Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра физики твердого тела

«Исследование амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода»

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 411 группы

направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»

факультета нано- и биомедицинских технологий

Хлопкова Алексея Васильевича

Научные руководители

| профессор, д.фм.н. | | А.В. Скрипаль |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| должность, уч. степень, уч. звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |
| доцент, к.фм.н. | | А.П. Фролов |
| должность, уч. степень, уч. звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |
| | | |
| Зав. кафедрой | | |
| профессор, д.фм.н. | | Д.А. Усанов |
| должность, уч. степень, уч. звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |

Введение

Ближнеполевая СВЧ-микроскопия – это неразрушающий метод исследования, позволяющий исследовать малоразмерные объекты с высокой степенью локальности, базируется на регистрации СВЧ-воздействия, локализованного в ближнем поле зонда.

СВЧ-микроскопия обладает рядом преимуществ: электромагнитная волна не имеет массы и электрического заряда, свободно распространяется в воздухе и многих диэлектрических материалах, легко изменяет поляризацию, может иметь сравнительно большую длину волны и т.д.

Таким образом, с помощью СВЧ-микроскопа можно определять не только геометрию поверхности объектов, но и параметры материалов под поверхностью, за счет проникновения СВЧ-излучения в объем структуры. Это является основным достоинством СВЧ-микроскопа по сравнению с туннельным и атомно-силовым микроскопами.

Ближнеполевые СВЧ-микроскопы, в отличие от оптических, не ограничены дифракционным пределом, разрешающая способность превосходит длину волны использующегося излучения на несколько порядков. В таких микроскопах используется эффект «ближнего поля» – образование квазистационарных полей, быстро затухающих с расстоянием и локализующихся в малой окрестности излучающей системы. Располагая исследуемый объект в области существования этого поля, можно исследовать распределение его электрофизических свойств с разрешением, намного меньшим, чем длина волны используемого излучения.

Для того чтобы достичь высокого быстродействия современная электроника работает на больших частотах. СВЧ-микроскоп позволяет исследовать параметры электронных структур на тех частотах, на которых и планируется их использование. Целью бакалаврской работы являлось разработка микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода со штыревой металлической структурой и исследование его амплитудно-частотных характеристик.

Для достижения этой цели было выполнено:

- при помощи системы автоматизированного проектирования *High Frequency Structural Simulator v13* смоделирован микрокоаксиальный зонд ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода,
- проведен расчет амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа при расположении в волноводе структуры, состоящей из металлических штырей, и при её отсутствии.

Для определения наилучшей резонансной особенности была проведена параметризация:

- положения штырей вдоль волновода,

- угла поворота металлических штырей,

- расстояния между золотой пленкой и зондом.

Проведено экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода с помещенной в него штыревой структурой. Расчет амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода

На основе численного моделирования с использованием метода конечных элементов в CAПР HFSS Ansoft исследовалось взаимодействие электромагнитного поля с системой на основе модели микрокоаксиального зонда СВЧ-микроскопа, созданной по параметрам уже существующего микрокоаксиально-волноводного перехода с отрезком микрокоаксиала, центральный проводник которого выступает за пределы внешнего проводника микрокоаксиала на величину 1 мм. Конец центрального микрокоаксиального заостренным проводника зонда выполнялся С постепенно уменьшающимся диаметром до величины 2,5 мкм. Внутренняя (невыступающая) часть центрального проводника помещалась В диэлектрический конус.

В качестве волноведущей части использовался прямоугольный волновод сечением 23x10 мм.

Рассматривалась ситуация, при которой у острия зонда была расположена золотая пленка толщиной 10 мкм, величина зазора *h* варьировалась от 50 нм до 150 нм (см. рисунок 1).



Рисунок 1 Конструкция зонда на основе микрокоаксиально-волноводного перехода, содержащего: *1*- прямоугольная волноведущая часть, *2*- микрокоаксиально-волноводный переход, *3*- золотая пленка, *h*- расстояние между золотой пленкой и концом центрального проводника микрокоаксиального зонда

Однако по результатам компьютерного моделирования в спектральных характеристиках ближнеполевого зонда представленной конструкции не выявлено ярко выраженных резонансных особенностей.

Описание, структуры состоящей из металлических штырей помещенной в волновод

С целью создания резонансной моды колебаний в спектральной характеристике коэффициента отражения в волноведущую часть данной конструкции, помещалась структура, состоящая из медных штырей диаметром 1 мм, и находящихся друг от друга на расстоянии 2 мм. Данная конструкция была, закреплена на блоке из материала с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 1.05$ перпендикулярно направлению распространения электромагнитного излучения И полностью заполняя волновод ПО поперечному сечению. В дальнейшем металлические штыри поворачивались на угол α относительно вертикальной оси.

Результаты расчета амплитудно-частотных характеристик компьютерной модели микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧмикроскопа с резонатором в виде отрезка волновода

С целью определения угла α , при котором в спектре коэффициента отражения исследуемой модели возникает наиболее выраженная резонансная мода колебаний, был проведен параметрический анализ зависимости частотного положения резонансной особенности в спектре коэффициента отражения. В качестве задаваемого параметра выступал угол α между штырем и вертикальной осью *Y*. Данный угол варьировался в диапазоне от 10° до 80° с шагом 10°(см. рисунок 2).



Рисунок 2 Амплитудно-частотные зависимости коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, центральный проводник которого выступает за пределы внешнего проводника микрокоаксиала, при помещенной внутрь волновода структуре и при различном угле поворота стержней этой структуры. Положение зонда над поверхностью золотой пластины 100 нм $1-\alpha=10^{\circ}$, $2-\alpha=20^{\circ}$, $3-\alpha=30^{\circ}$, $4-\alpha=40^{\circ}$, $5-\alpha=50^{\circ}$, $6-\alpha=60^{\circ}$, $7-\alpha=70^{\circ}$, $8-\alpha=80^{\circ}$, 9- пустой волновод

С целью определения расстояния *l*, при котором в спектре коэффициента отражения исследуемой модели возникает наиболее выраженная резонансная мода колебаний, был проведен параметрический анализ зависимости частотного положения резонансной особенности в спектре коэффициента отражения. В качестве задаваемого параметра выступало расстояние *l* между диэлектрической пластиной и плоскостью, содержащей ось симметрии коаксиальной части зонда (положение штыревой структуры в волноводе зонда на основе микрокоаксиального перехода). Данное расстояние варьировалось в диапазоне от 28 мм до 32 мм с шагом 1 мм (см. рисунок 3).



Рисунок 3 амплитудно-частотные зависимости коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, при помещенной внутрь волновода структуре. Угол поворота стержней этой структуры α =50°. Положение зонда над поверхностью золотой пластины 100 нм. 1*l*=32 мм, 2- *l*=31 мм., 3- *l*=30 мм, 4- *l*=29 мм, 5- *l*=28 мм

В ходе расчетов структуры было выявлено, что наилучшая резонансная особенность проявляется при положении l=30 мм, угле наклона медных стержней $\alpha=50^{\circ}$. Для определения разрешающей способности был проведен расчет структуры с такими параметрами. Параметр *h* (зазор зонд – поверхность золотой пленки) варьировался от 50 нм до 150 нм. На рисунке 12 представлены амплитудно-частотные зависимости коэффициента отражения *S*₁₁ для такой структуры (см. рисунок 4).



Рисунок 4 амплитудно-частотные зависимости коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, центральный проводник которого выступает за пределы внешнего проводника микрокоаксиала, при помещенной внутрь волновода структуре. Изменялся параметр h, от 50 нм до 150 нм, 1 - h = 50 нм, 2 - h = 100 нм, 3 - h = 150 нм

Как следует из результатов, представленных на рисунке 12, на частоте $f\sim 9.55$ ГГц при изменении величины h от 50 нм до 150 нм наблюдается наибольшая чувствительность $\partial S_{11}/\partial h$, величина которой составляет 0.06 дБ/нм.

Экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧмикроскопа с резонатором в виде отрезка волновода с помещенной внутрь структурой, состоящей из металлических штырей

Высокочастотные характеристики исследуемого СВЧ-устройства на основе резонатора в виде отрезка волновода с помещенной внутрь штыревой структурой, соединенного с микрокоаксиальным переходом, центральный проводник которого выступает за пределы внешнего проводника на величину порядка 1 мм, нагруженным на металлодиэлектрическую структуру, исследовались с помощью векторного анализатора цепей Agilent PNA-L Network Analyzer N5230A.

Экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода было проведено с использованием трех образцов штыревой структуры. Каждый образец помещался в волновод на заданное расстояние *l* между плоскостью в которой лежат медные штыри и плоскостью, содержащей ось симметрии коаксиальной части зонда. Параметр *l* брался равным 2 см, 3 см, 5 см, 7 см и 9 см.

На рисунке 5 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 45^{\circ}$.



Рисунок 5 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом α = 45°

На рисунке 6 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 50^{\circ}$.



Рисунок 6 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом α = 50°

На рисунке 7 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 55^{\circ}$.



Рисунок 7 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом α = 55°

Рассматривалась ситуация, при которой у острия зонда была расположена золотая пленка, величина зазора *h* ~ 20мкм.

На рисунке 8 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 45^{\circ}$.



Рисунок 8 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 45^{\circ}$

На рисунке 9 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра l. Использовался образец с углом $\alpha = 50^{\circ}$.



Рисунок 9 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра *I*. Использовался образец с углом $\alpha = 50^{\circ}$

На рисунке 10 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра *l*. Использовался образец с углом $\alpha = 55^{\circ}$.



Рисунок 10 Семейство амплитудно-частотных характеристик коэффициента отражения S_{11} микрокоаксиального зонда «нагруженного» на золотую пленку, для различных значений параметра *I*. Использовался образец с углом $\alpha = 50^{\circ}$

Заключение

В ходе выполнения бакалаврской работы получены следующие результаты:

Проведено компьютерное моделирование с использованием метода конечных элементов в САПР HFSS Ansoft микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода.

Проведен расчет амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода, содержащего металлическую штыревую структуру и при её отсутствии.

С целью получения наилучшей резонансной особенности на АЧХ микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода были оптимизированы параметры штыревой структуры с помощью:

 изменения положения штыревой структуры относительно плоскости симметрии микрокоаксиала;

- изменения угла поворота элементов штыревой структуры;

- изменения расстояние между золотой пластиной и зондом.

Проведено экспериментальное исследование амплитудно-частотных характеристик микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа с резонатором в виде отрезка волновода с помещенной в него штыревой структурой, состоящей из медных штырей.

Показана возможность создания перестраиваемого (управляемого) резонатора микрокоаксиального зонда ближнеполевого СВЧ-микроскопа на основе волноведущей секции, содержащей металлическую штыревую структуру.

Список используемых источников

- Ближнеполевая сканирующая СВЧ-микроскопия и области ее применения / Д.А. Усанов. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2010. — 100 с.
- Near-field microwave microscopy of materials properties" in Microwave Superconductivity / S.M.Anlage, D.E.Steinhauer, B.J.Feenstra et al. / Eds. H. Weinstock and M. Nisenoff. – Amsterdam. The Netherlands: Kluwer, 2001. – P. 239–269.
- Усанов Д.А., Горбатов С.С. Резонансы в системе диафрагма– короткозамыкающий поршень // Изв. вузов. Радиофизика. – 2001. – Т.44, № 12. – С. 1046–1049.
- Усанов Д.А., Горбатов С.С. Волноводный измерительный резонатор // Изв. вузов. Радиоэлектроника. – 2002. – Т.45. – № 9. – С. 26–28.
- Kleismit R. A., Kazimierczuk M. K. and Kozlowski G. Sensitivity and Resolution of Evanescent Microwave Microscope // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 2006. – Vol. 54. – N 2. – P. 639–647.
- S.M. Anlage, D.E. Steinhauer, B.J. Feenstra, C.P. Vlahacos, F.C. Wellstood. Near-Field Microwave Microscopy of Materials Properties // Microwave Superconductivity. — Amsterdam. — 2001. — P. 239-269.
- T. Norokido, I. Bac, K. Mirumo. scanning Near-Field Millimeter-Wave Microscopy Using a Metal Hit as a Scanning Probe // IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, 2001. — V.49. — № 3. — P. 491-499.
- M. Gobovsky, A. Galkin, D. Davidov. High-spatial resolution resistivity mapping of large-area YBCO films by a near- field millimeter-wave microscope // IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, 1996. — V. 44. — № 7. — P. 1390-1392.